

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	22	APR 2004
WIPO		PCT

出願人又は代理人 の書類記号 03F010-PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP03/07294	国際出願日 (日.月.年) 09.06.2003 (日.月.年) 10.06.2002							
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷	C23C16/44、H01L21/31、H01L21/285							
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン	/株式会社 							
1 国際ス体を大機関北州トリントの								
	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。							
→ 2. この国際予備審査報告は、この表結 →	氏を含めて全部で <u>4</u> ページからなる。							
査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT	この国際予備審査報告には、附属售類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属售類は、全部で4 ~~ジである。							
3. この国際予備審査報告は、次の内容	すを含む。							
I × 国際予備審査報告の基礎								
Ⅱ [] 優先権	II 優先権							
Ⅲ	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成							
IV 発明の単一性の欠如								
V × PCT35条(2)に規定での文献及び説明 VI かる種の引用文献	の文献及び説明							
VII 国際出願の不備								
WII × 国際出願に対する意見								
ETION TO Mindrale or Disk it is a second								
国際予備審査の請求告を受理した日 18.12.2003	国際予備審査報告を作成した日 06.04.2004							
名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 G 9 2 7 8							
日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□							

電話番号 03-3581-1101 内線

3416

東京都千代田区設が関三丁目4番3号

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07294

					1/1203/07294
I.	国際予備審	査報告の基礎			
1.		備審査報告は下記の出願₹ めに提出された差し替え♬ 70.16,70.17)	き類に基づいて作成され 目紙は、この報告書によ	れた。 (法第6条 (PC 3いて「出願時」とし、:	T14条)の規定に基づく命令に 本報告書には添付しない。
	出願時の	国際出願書類			
[×明細審	第 1-15	ページ、	出願時に提出されたもの	70
	明細書	第	ページ、	国際予備審査の請求書	ン と共に提出されたもの _ 付の書簡と共に提出されたもの
	× 請求の範囲 請求の範囲		項、	出願時に提出されたもの	D
	請求の範囲		項、	PCT19条の規定に表	基づき補正されたもの
	請求の範囲		項、	国際予備審査の請求書と	と共に提出されたもの
_		第 1、6、7、10	項、	26.03.2004	付の書簡と共に提出されたもの
Ŀ	図面図面	第 <u>1-8</u> 第		出願時に提出されたもの	
	図面	第 第	ページ/図、	国際予備審査の請求書と	:共に提出されたもの
_	_		ページ/図、		付の書簡と共に提出されたもの
L	」 明細鸖の配	列表の部分 第	ページ、	出願時に提出されたもの	
	明細鬱の配	列表の部分 第	ページ、	国際予備審査の請求審と	・土に提出されたもの
	明細書の配	列表の部分 第	ページ、		付の書簡と共に提出されたもの
2.	上記の出願書	類の言語は、下記に示す	場合を除くほか、この	国際出願の言語である	
		、下記の言語である			
			語である		
	国際調金	をのために提出されたPC	T規則23.1(b)にいう	翻訳文の言語	
	☐ PCT#	見則48.3(b)にいう国際公	期の言語		
		指審査のために提出された		は55.3にいう翻訳→の書意	五
3.					国際予備審査報告を行った。
				り、次の配列表に基づき	国際予備審査報告を行った。
		出願に含まれる書面によ			
		出願と共に提出された磁	気ディスクによる配列	表	
	出願後に	こ、この国際予備審査 (ま	たは調査)機関に提出	された啓面による配列表	₹
	山田願後に	、この国際予備審査(ま	たは調査)機関に提出	された磁気ディスクによ	る配列表
	□ □ □ □ 関後に	提出した 魯面による配列 があった	表が出願時における国	際出願の開示の範囲を超	る配列表 望える事項を含まない旨の陳述
	□ 杏面によ	る配列表に記載した配列			「同一である旨の陳述書の提出
	があった	•		107 100 1C 110 10 C 110 7 1 7	一門一である目の陳述哲の提出
4	補正により、	F記の 告類が削除された 。			
<u></u>	明細書	第	ページ		
×	請求の範囲	第 _8、9	項		
	図面	図面の第	ページ/	/図	
i. □	この国際予備	第案杏梨告け 油本棚にこ	-1 - 1 - 1 - 1 - 1	Name I a	
	れるので、そ	との補正がされたかったも	、したように、 佣止かり、 のとし ナル・ノ	は関時における関示の範囲 ROOMERIES 1	囲を越えてされたものと認めら
	記1. におけ	する判断の際に考慮しなけ	からしてFRUに。(わげからぜ 大叔牛い	PCT規則70.2(c) この	囲を越えてされたものと認めら り補正を含む差し替え用紙は上
			4504409、平報合い	- fが14.73.0。)	
			•		
					J
					1
					İ
					1

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/07294

				, , , , , , ,
v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 文献及び説明	Eについての法第12条 	(PCT35条(2)) に定める見角	解、それを裏付ける
1.	見解			
į	新規性 (N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-7, 10	
i	進歩性 (IS)	請求の範囲 請求の範囲 	3-5 1, 2, 6, 7, 10	
Z	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-7, 10	有

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:WO 93/26038 A1 (MATERIALS RESEARCH CORPORATION) 1993.12.23

文献2:JP 11-135484 A (株式会社日立製作所) 1999.05.21

文献3:JP 2717971 B2 (富士通株式会社) 1998.02.25 文献4:JP 62-151567 A (シャープ株式会社) 1987.07.06

- (1)請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から進歩性を有さ ない。請求の範囲1には、チャンバの一面と90度より大きい角度をなすように構成されたチャ ンバ側壁が「載置台に近接するように延びる」ように構成されていることは、明示されていな い。しかしながら、文献1の第32頁第14行から第33頁第5行に記載されているように、文献1の 傾斜した側壁(電極80の内面82)は、下方に流れる反応ガスの乱れを防止する機能を有する ことから、当該機能をより効果的にするために、「載置台に近接するように延びる」ように構成 することに当業者の格別の創意を要したものとは認められない。
- (2)請求の範囲2に記載された発明は、国際調査報告で引用した文献1、および文献2から 進歩性を有さない。国際調査報告で引用された文献2に記載されているように、シャワーヘッ ドの大きさは、被処理体への処理速度分布を考慮して、当業者が適宜設計するものであり、 文献1に記載された処理装置のシャワーヘッドの大きさを、被処理体と略同一とすることは、 単なる設計的事項にすぎない。
- (3)請求の範囲3~5に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩 性を有する。各文献には、載置台の載置面と隣接する側面を90度より大きい角度とすること について記載も示唆もなされておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得な いものである。
- (4)請求の範囲6、10に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1および文献3 から進歩性を有さない。文献1には、チャンバの側壁がチャンバの一面と90度より大きい角 度をなすように構成された処理装置について記載されている。また、文献1に記載されている ように、傾斜壁面を設けることにより、反応ガスの乱れを防止する機能を有することから、文献 3に記載された装置において、反応ガスの乱れをより効果的に行うために、「載置台に近接す るように延びる」ように構成することに当業者の格別の創意を要したものとは認められない。
- (5)請求の範囲7に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献4から進歩性を有さ ない。文献4には、チャンバの流路断面が被処理体近傍に到達するまで漸増し、被処理体近傍を通過してガス排気口に至るまで漸減するように構成された処理装置が記載されてい る。文献4の流路断面の変化は、反応ガスの澱みを防止するためのものであるから、この機 能をより効果的にするために、「被処理体の外表面の一部に近接する」ように構成することに 当業者の格別の創意を要したものとは認められない。

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07294

								1					
VII.	国際出	願に対す	る意見										
請求の録	范囲、	明細書及	とび図面の	の明瞭性ス	又は請求の	の範囲の明	明細書によ	る十分な	度付につい	ての意見を	と次に示す	۰	
請又	犬の名	範囲に	記載さ	れた「迂	ī接する	」とは、	どの程	度の距離	能を示して	こいるの	か不明問	尞である	5.
<u> </u>													
i													
		•	•										
									•				

請求の範囲

1. (補正後) 処理室を画定するチャンバ (12) と、 前記チャンバ (12) 内に設けられ被処理体を載置する載置台 (16) と、

5 前記チャンバ (12) の一面 (12b) に設けられ前記チャンバ (12) 内に所 定のガスを供給するためのガス供給口 (19) と、

を備え、

20

25

前記載置台(16)は、前記チャンバの一面(12b)と略平行に配置され、前記供給口(19)から前記被処理体に向かう前記ガスの流れに沿った前記チャンバ(12)の略垂直断面において、前記チャンバの一面(12b)に隣接し前記処理室を画定する前記チャンバ(12)の側壁(12d)は、前記チャンバの一面(12b)と90度より大きい角度を形成して前記載置台(16)に近接するように延びる、

ことを特徴とする処理装置。

- 15 2. 前記ガス供給口(19)は、前記被処理体と略同一の面積を有するように形成 されている、ことを特徴とする請求項1に記載の処理装置。
 - 3. 前記供給口(19)から前記被処理体に向かう前記ガスの流れに沿った前記載置台(16)の略垂直断面において、前記被処理体を載置する載置面は、当該載置面と隣接する前記載置台(16)の側面と90度より大きい角度をなすように構成される、

ことを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

- 4. 前記供給口(19)から前記被処理体に向かう前記ガスの流れに沿った前記チャンバ(12)及び前記載置台(16)の略垂直断面において、前記チャンバの側壁(12d)は、前記載置台(16)の前記側面と略平行に構成されている、ことを特徴とする請求項3に記載の処理装置。
- 5. 前記供給口(19)から前記被処理体に向かう前記ガスの流れに沿った前記チャンバ(12)及び前記載置台(16)の略垂直断面において、前記チャンバの側壁(12d)と前記載置台(16)の前記側面との距離は、前記チャンバの一面(12b)と前記被処理体との距離よりも小さくなるように構成されている、ことを特

PCT/JP 0 3 / 07294 日本国特許庁 26.3.2004

徴とする請求項4に記載の処理装置。

6. (補正後) 処理室を画定するチャンバ(12)と、

前記チャンバ(12)内に設けられ被処理体を載置する載置台(16)と、 前記チャンバの一面(12b)に設けられ前記チャンバ(12)内に所定のガス を供給するためのガス供給口(19)と、

. 5 を備え、

10

15

20

前記載置台(16)は、前記チャンバの一面(12b)と略平行に配置され、前記チャンバ(12)の略垂直断面及び/又は略水平断面において、前記チャンバの一面(12b)に隣接し前記処理室を画定する前記チャンバ(12)の側壁(12d)は、前記チャンバの一面(12b)と90度より大きい角度を形成して前記載置台(16)に近接するように延びる

ことを特徴とする処理装置。

7. (補正後) 処理室を画定するチャンバ(12)と、

前記チャンバ(12)内に設けられ被処理体を載置する載置台(16)と、 前記チャンバ(12)の一面(12b)に設けられ前記チャンバ(12)内に所 定のガスを供給するためのガス供給口(19)と

前記チャンバ(12)内を排気するためのガス排気口(13)と、 を備え、

前記チャンバ (12) の一面 (12b, 12a) に隣接し前記処理室を画定する前記チャンバ (12) の側壁 (12d, 12aa) の少なくとも一方は、前記チャンバの一面 (12b, 12a) と 90 度より大きい角度を形成して少なくとも前記被処理体の外表面の一部に近接するように延び、

前記ガスは、その断面が、前記ガス供給口(19)から前記被処理体近接端に<u>至</u>るまで漸増され、前記被処理体を通過して当該被処理体遠方端から前記ガス排気口(13)に至るまで漸減された流路を、流される、

- 25 ことを特徴とする処理装置。
 - 8. (削除)

9. (削除)

7

Ì

10. (追加) 処理室を画定するチャンバ (12) と、

前記チャンバ(12)内に設けられ被処理体を載置する載置台(16)と、

前記チャンバの一面(12b)に設けられ前記チャンバ(12)内に所定のガス

を供給するためのガス供給口(19)と、

を備え、

5

10

前記供給口(19)から前記被処理体に向かう前記ガスの流れに沿った前記チャンバ(12)の略垂直断面において、前記チャンバの一面(12b)に隣接し前記処理室を画定する前記チャンバ(12)の側壁(12d)は、前記チャンバの一面(12b)に対して90度より大きい角度にて傾斜して延びて前記載置台(16)に近接するように構成され、

前記載置台(16)の側面は、前記側壁(12d)の傾斜に対応するように形成 されている、

ことを特徴とする処理装置。

PATENT COOPERATION TREATY

Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORTED 200

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 03F010-PCT	FOR FURTHER ACT		eation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/JP2003/007294	International filing date 09 June 2003 (Priority date (day/month/year) 10 June 2002 (10.06.2002)			
international Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C23C 16/44, H01L 21/31, 21/285						
Applicant TOKYO ELECTRON LIMITED						
and is transmitted to the applicant at 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompan amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the These annexes consist of a total of These annexes consist of the total of These annexes consist of the total of These annexes consist of the total of These annexes consist of These annexes consist of the total of These annex	and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of					
V citations and explan	nations supporting such st	tatement				
' 🗀	he international applications on the international app					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report			
18 December 2003 (18.1	12.2003)	06	April 2004 (06.04.2004)			
Name and mailing address of the IPEA/IP		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)



International application No.

PCT/JP2003/007294

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. 1	I. Basis of the report						
ī.	With	regard to	the elements of the international application:*				
		the international application as originally filed					
	\boxtimes	the desc	ription:				
		pages	1-15 , as originally filed				
		pages _	, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of				
	\boxtimes	the clain	ns:				
	لانے	pages	2-5 , as originally filed				
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19				
		pages	, filed with the demand				
		pages	1, 6, 7, 10 , filed with the letter of				
	\boxtimes	the draw	vings:				
	لاست	pages	1-8 , as originally filed				
		pages	, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of				
		he seque	nce listing part of the description:				
	، ب	pages	, as originally filed				
		pages .	, as originary med, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of,				
	the in These	the language the l	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which all application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language				
5.	Replain the	This report accement streport 70.17).	the description, pages the claims, Nos				
	,	•					

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 03/07294

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

	citations and explanations supporting such statement						
1.	Statement						
	Novelty (N)	Claims	1-7, 10	YES			
		Claims		NO			
	Inventive step (IS)	Claims	3-5	YES			
		Claims	1, 2, 6, 7, 10	NO			
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-7, 10	YES			
		Claims		NO NO			

2. Citations and explanations

Document 1: WO 93/26038 Al (Materials Research Corporation), 23 December 1993

Document 2: JP 11-135484 A (Hitachi, Ltd.), 21 May 1999

Document 3: JP 2717971 B2 (Fujitsu, Ltd.), 25 February

1998

Document 4: JP 62-151567 A (Sharp Corp.), 6 July 1987

(1) The invention set forth in claim 1 does not involve an inventive step in the light of document 1, cited in the international search report. Claim 1 does not disclose the feature whereby the chamber side wall, constituted such that it is at an angle greater than 90° to one surface of the chamber, is constituted so as to "extend so as to approach the susceptor". However, as disclosed in document 1, page 32, line 14 to page 33, line 5, the inclined side wall of document 1 (the inner surface (82) of the electrode (80)) has the function of preventing turbulence in the downward flowing reaction gas, and a person skilled in the art would not need special creative skill to constitute it so as to "extend so as to approach the susceptor" in order to accomplish this function more effectively.

(2) The invention set forth in claim 2 does not involve

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 03/07294

an inventive step in the light of document 1 and document 2, cited in the international search report. As disclosed in document 2 cited in the international search report, the size of the shower head is such as can be designed at the discretion of a person skilled in the art, considering the processing speed distribution with regard to the material to be processed; therefore, making the size of the shower head in a processing device disclosed in claim 2 approximately the same size as the material to be processed is a mere design feature.

- (3) The inventions set forth in claims 3-5 involve an inventive step relative to the documents cited in the international search report. No document discloses or suggests the feature whereby the mounting surface of the susceptor and the adjoining side surface form an angle greater than 90°, and this feature could not be deduced easily by a person skilled in the art.
- (4) The inventions set forth in claims 6 and 10 do not involve an inventive step in the light of document 1 and document 3, cited in the international search report.

 Document 1 discloses a processing device constituted such that the side wall of the chamber is at an angle greater than 90° to one surface of the chamber. As also disclosed in document 1, the inclined wall surface has the function of preventing turbulence in the reaction gas; therefore, a person skilled in the art would not need special creative skill to constitute a device disclosed in document 3 such that this "extends so as to approach the susceptor" in order to prevent turbulence in the reaction gas more effectively.
- (5) The invention set forth in claim 7 does not involve an inventive step in the light of document 4, cited in the

international search report. Document 4 discloses a processing device wherein the flow path cross-section of the chamber gradually widens as it approaches the object to be processed and having passed the object to be processed gradually narrows as it approaches the gas discharge port. The changes in the cross-section of the flow path in document 4 are intended to prevent settling of the reaction gas, and a person skilled in the art would not need special creative skill to constitute it so as to "approach part of the outer surface of the object to be processed" in order to accomplish this function more effectively.

International PCT/JP 03/07294

VIII.	Certain observations or	the international application
-------	-------------------------	-------------------------------

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The degree of distance indicated by "approach" in the claims is unclear.